19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭60—24016

⑤Int. Cl.4H 01 L 21/30G 03 F 1/00

識別記号

庁内整理番号 Z 6603-5F 7447-2H **43公開** 昭和60年(1985) 2月6日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

匈フオトエツチング用マスクの製造方法

20特

顧 昭59-35392

@出

願 昭52(1977)1月11日

砂特

願 昭52-1218の分割

⑫発 明 者 中島繁

藤沢市本町3丁目6番21号日精

寮

@発明者 撒下正次

茅ケ崎市赤松町7丁目19番地

⑫発 明 者 大山康司

藤沢市鵠沼神明3丁目6番1号

日精烏森アパート402

切出 願 人 日本精工株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目3

番2号

明 組 書

1. 発明の名称

フォトエッチング用マスクの製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 所定の海、模様、形状等の凹部を形成した金属製のモデルを作り、この凹部が形成されたモデルの表面に透明な樹脂層または透明なガラス層を形成し、次に適宜の方法でモデルを除去して樹脂製またはガラス製の型を作り、この型に形成された凹部に不透明な樹脂はたけ不透明なガラス層あるいは金属層を形成するフォトエッチング用マスクの製造方法。
- (2) 特許請求の顧開第1項に記載されたフォトエッチング用マスクの製造方法において、モデルの除去は、樹脂またはガラスと、モデルとを金属を溶解する強酸液中に投入し、モデルのみを溶解除去するフォトエッチング用マスクの製造方法。
- (3) 特許請求の範囲第1項に記載されたフォトエッチング用マスクの製造方法において、樹脂製ま

たはガラス製の型を製作後、この型に形成された 凹部にのみ金属膜を形成するため、凹部側表面に 金属を真空蒸着等を用いて附着させ、凹部以外に 附着した金属を除去するフォトエッチング用マス クの製造方法。

- (4) 特許請求の範囲第1項に記載されたフォトエッチング用マスクの製造方法において、樹脂製またはガラス製の型を製作後、次に適宜の方法で、凹部に形成された樹脂層またはガラス層が現出するまでモデルを除去するフォトエッチング用マスクの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

この発明は、所定の博、模様、形状等を加工する一加工法であるフォトエッチングに使用するマスクの製造方法に関するものである。

このフォトエッチングにおいて、通常の工程では、使用するマスクは、フィルム製であるが、このフィルムは傷つき易いので、このフィルムの画像をガラス、会闘等に復写して、傷がつき難く、かつ変形し難い量避用マスクを作ってこれを使用

新聞四60-24016(2)

している。ところがこの 景産用マスクを作るとき、 平なマスクを作る場合は上記のような方法も適用できるが、 被加工物が 曲面で、これに使用するマスクが 曲面を呈する場合には、このようなマスクを作ることは 困難である。

この発明は、比較的容易に、精度のようの製造方法の提供を目的とするした。製造方法の提供を目的とた成形の世部を形成した。製作、または自己の関係が形ののでは、製作、または自己の関係が形ののでは、または自己の関係をモデルとして透明な関係をモデルとして透明な関係をモデルの関係をでは、、の選をでは、大力ラストでは、大力のの製造方法で、関係に関係をは、大力の製造方法で、特別に対した製造方法で、特別に対した製造方法で、特別に対した製造方法で、対した製造方法で、特別に対した製造方法で、特別に対して、対した製造方法で、対した製造方法で、対した製造方法である。

次にこの発明の第1の実施例を第1図ないし第4図を参照しながら説明する。先ず第1工程では 所定の群、模様、形状等の凹部をもった完成品と

同じような金属製のモデル1を適宜の方法で作る 。 場合によっては完成品自体をモデルとしてもよ い。次に凹部としての溝11を有するモデル1にか ぶせる金型2を作る。この金型2はモデルした対 して適度の間隔があくように形成し、この金型2 を第1図のようにモデル1にかぶせる。次工程で はモデル」と金型2とで形成された空間21に透明 た樹脂3またはガラスを流し込み、硬化させる。 次に金型2を除去し、更にモデルしを除去すれば 、第3図に示されたような樹脂製またはガラス製 の型41が得られる。このモデルしの除去は、機械 7加工によって削り取ってもよいが、樹脂製または カラス製の型の変形や損傷を防止するためには、 モデルしを腐蝕溶解して除去することが望ましい 。この型41が出来たら、次に不透明な樹脂5また は不透明なガラスをとの型41の桝42に就し込み便 化させる。もし流し込んだ側の装面に凹凸が生じ たら適宜の機械加工により、被加工物の表面との 密滑がよくなるようにこの凹凸を除去し、第4図 化示したようなマスク4を得る。

以上の2 実施例は説明の便宜上、被加工物に平板なものを弱んだが、この発明は被加工物の表面が立体形状即ち、球面、円すい面、円筒面等に対するフォトエッチング用マスクの製造に好適である。

次に示す第3の実施例は円すい面に用いるフォ

トエッチング用マスクの製造工程を示すものであ る。先ず第9図に示された完成品と同じような構 71をもった金属製モデル7を機械加工その他の方 法で作り、この表面に第10回に示したように透明 な樹脂の屑31を形成する。次に樹脂屑31の中のモ デル7を第11図に示したように切削加工し、最終 的には精度の高い曲面によるラップ仕上により、 第12図のように樹脂の透明部分を現出させる。こ Oように加工すれば、最初ランドになっていた部 APD みが透明樹脂中に残り、そのランド部分が遮 光体72を形成し、フォトエッチング用マスク8が 得られる。上記のモデルとしての金属材料は、精 度の高いラップ仕上が行える金属であることがの ぞましい。またこの実施例では透明な樹脂を用い たが、透明なガラスを使用できるのは前記の実施 例同様である。

この発明の製造方法によれば、被加工物の加工 表面が平而の場合は勿論、円すい而や球面の場合 のフォトエッチング用のマスクも比較的容易に作 ることができ、特にモデルとしての金属体を、金 以を密解し易い強酸により腐蝕除去したものは、 製造過程で加工力を受けないので、変形が殆どな い正確な形状をもったマスクが得られる。

またマスクの耐久性は、従来のフィルム製のマスクに比較し、格段に優れ、しかもフィルム製のマスクで間別になることのある粒子のムラと云うようなことは全然ないので、被加工物には極めて確な投影が可能であるマスクが得られる。

。 関面の簡単な説明

特開昭60-24016(3)

脂製の型の断面図、第7図はこの型の一面に金銭メッキをした断面図、第8図は完成したマスクの断面図、第9図ないし第12図は同じく第3の実施例を示すもので、第9図はモデルの正面図、第10図はモデルの外割面に透明な樹脂層を形成した状態の断面図、第11図はモデルを除去する過程の断面図、第12図は完成したマスクの断面図を示すものである。

符号の説明

しはモデル、2 は 会型、3 は 透明 な 樹脂 生た は ガラス、4 は マスク、5 は 不 透明 な 樹脂 また は ガラス、6 は マスク、63 は 金属メッキ

特許出願人 日本精工株式会社

